LOQ4009

LOQ4009 - Instrumentação na Industria Química

Chemical Industry Instrumentation

Créditos-aula: 4

Créditos-trabalho: 0

Carga horária: 60 h

Departamento: Engenharia Química

Objetivos

Apresentar os fundamentos do controle automático de processos. Apresentar os diversos instrumentos utilizados para medição de pressão, temperatura,

nível e vazão, e os dispositivos dos sistemas de automação de processos.

To present the fundamentals of control process. To present the instruments to pressure measurement, temperature, level and flow, and devices of process

automation systems.

Docente(s) Responsável(eis)

5840643 - Luiz Carlos de Queiroz

Programa resumido

Fundamentos do controle automático de processos. Simbologia. Medição de pressão. Medição de temperatura.Medição de nível. Medição de vazão.

Controladores. Elementos finais de controle. Transmissão. Sistemas de automação de processos industriais.

Introduction to automatic process control. Symbology. Pressure measurement. Temperature measurement. Level measurement. Flow measurement.

Controllers. Final control element. Transmission. Systems automation of industrial processes.

Programa

1- INTRODUÇÃO AO CONTROLE AUTOMÁTICO DE PROCESSOS. - Introdução. - Malhas aberta e fechada. - Simbologia. - Realimentação. Diagramas de blocos. - Função de transferência. - Noções de resposta ao degrau do processo de primeira ordem. 2- MEDIÇÃO DE PRESSÃO. - Métodos

a coluna líquida. - Métodos a elementos elásticos. - Métodos elétricos. 3- MEDIÇÃO DE TEMPERATURA. - Termopares. - Termômetros de resistência. Termômetros a volume repleto. - Termômetros bimetálicos. -Termômetros de líquido em vidro. - Pirômetros. 4- MEDIÇÃO DE NÍVEL. - Bóias. - Corpo

imerso. - Dispositivos a pressão. 5- MEDIÇÃO DE VAZÃO. - Placa de orifício, Venturi, rotâmetro. - Medidor magnético. - Medidor de vazão mássica

Coriolis. 6- CONTROLADORES. - Controle a duas posições, controle proporcional, controle proporcional e integral, e controle proporcional, integral e

derivativo. - Controlador Lógico Programável. 7- ELEMENTO FINAL DE CONTROLE. - Válvulas de controle. 8- TRANSMISSÃO. - Transmissão de

sinais. 9- SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

1- INTRODUCTION TO AUTOMATIC PROCESS CONTROL. - Introduction. - Open-loop system and closed-loop system. - Symbology. - Feedback

control. - Block diagrams. - Transfer function. - Notions of step response of first order process. 2- PRESSURE MEASUREMENT. - Liquid-column

methods. Elastic element methods. - Electrical methods. 3- TEMPERATURE MEASUREMENT. - Thermocouples. - Resistance thermometers. - Filledsystem thermometers. - Bimetal thermometers. - Liquid-in-glass thermometers. - Pyrometers. 4- LEVEL MEASUREMENT. - Float-actuated devices. Pressure devices. 5- FLOW MEASUREMENT. - Orifice meter, Venturi meter, rotameter. - Magnetic flowmeters. - Coriolis mass flowmeters. 6CONTROLLERS. - On/off control, proportional control, proportional-plus- integral control, proportional-plus-integral-plus-derivative control. Programmable logic controller. 7- FINAL CONTROL ELEMENT. - Control valves. 8- TRANSMISSION. - Signal transmission. 9- SYSTEMS

INDUSTRIAL PROCESS AUTOMATION.

Avaliação

Método: Duas provas escritas: P1 e P2.

Critério: Média das notas obtidas nas duas provas: N1 = (P1 + P2)/2.

Norma de recuperação: Uma prova escrita: REC. / Média das notas N1 e REC: N2 = (N1 + REC)/2.

Bibliografia

1) ALVES, J. L. L. Instrumentação, Controle e Automação de Processos. 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 2) BEGA, E. A. (Organizador)

Instrumentação Industrial. 3ª ed. Rio de Janeiro: Interciência: IBP, 2011. 3) BALBINOT, A.; BRUSAMARELLO, V. J. Instrumentação e Fundamentos

de Medidas. vols 1 e 2. 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 4) PERRY, R. H.; CHILTON, C. H. Manual de Engenharia Química. 5ª ed. Rio de Janeiro:

Guanabara Dois, 1986. Seção 22. 5) SIGHIERI, L.; NISHINARI, A. Controle Automático de Processos Industriais: Instrumentação. 2ª ed. São Paulo:

Edgard Blücher, 1973.

Requisitos

LOB1011: Eletricidade Aplicada (Requisito fraco)

© 2020 . Contact: luizeleno@usp.br. Powered by Jekyll and Github pages. Original theme under Creative Commons Attribution